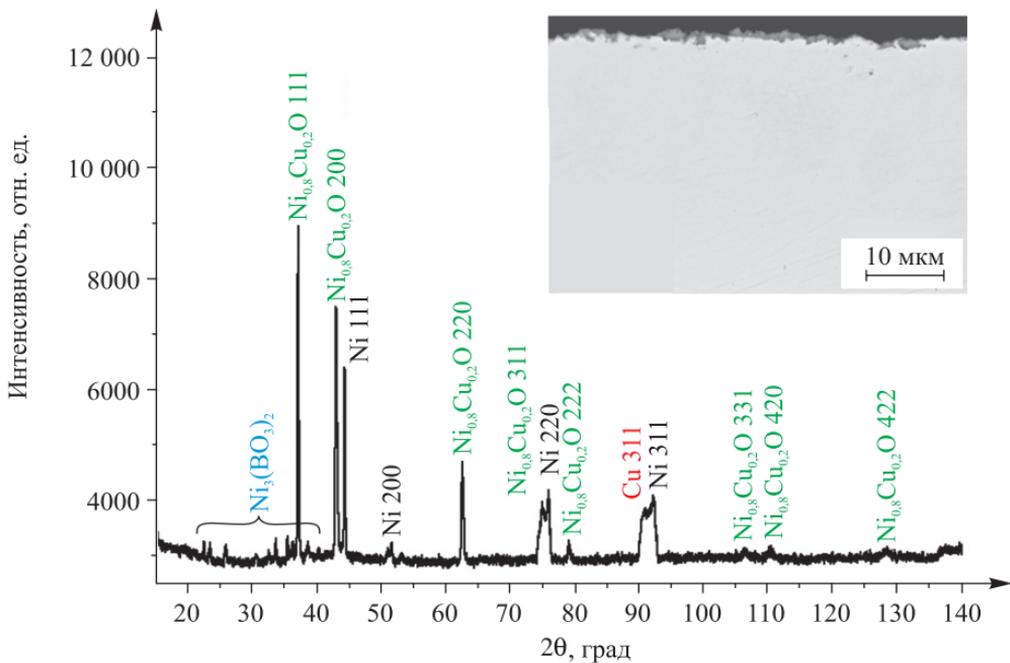


a/a



б/б

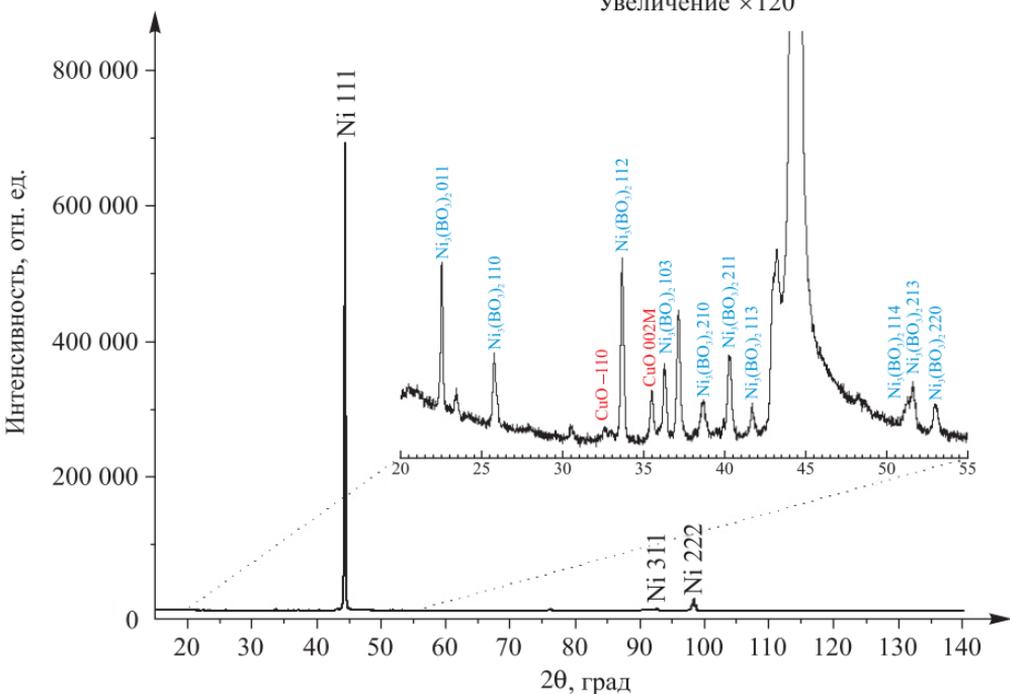
Увеличение  $\times 120$ 

Рис. 10. Фрагменты дифрактограмм покрытий никель – бор, осажденных из электролита, содержащего 0,1 г/л (а) и 0,4 г/л (б) декагидро-κлозо-декабората натрия, после прогрева при 800 °С. СЭМ-изображение поперечного шлифа покрытия (вставка)

Fig. 10. Fragments of the diffraction patterns of nickel – boron coatings deposited from electrolytes containing 0.1 g/L (a) and 0.4 g/L (b) of sodium decahydro-κloso-decaborate after annealing at 800 °С. SEM image of the cross section of the coating (insert)